

CHEMIE-PUMPSTAND

PC 620 NT

■ Chemie-Pumpstand mit zwei elektronisch geregelten Einlässen

Dieser Pumpstand bietet eine platzsparende und bewährte Lösung für den unabhängigen, parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe. Jeder Vakuumschluss verfügt über einen Vakuum-Controller CVC 3000 mit Ventil zur elektronischen Vakuumregelung. Als Basispumpe dient die MD 4C NT, sie erfüllt erhöhte Laborvakuumanforderungen für die meisten hochsiedenden Lösemittel. Beide Vakuumschlüsse sind durch Rückschlagventile gegen wechselseitige Beeinflussung gesichert. Der druckseitige Emissionskondensator ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösemitteln.

PC 620 NT
3.4 m³/h
1.5 mbar



LEISTUNGSMERKMALE

- sehr gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil
- zwei leicht bedienbare Vakuum-Controller CVC 3000 mit Volltext-Menüführung
- zwei Chemie-Vakuumregelventile mit großem Querschnitt für uneingeschränkte Pumpleistung
- gleichzeitiges, unabhängiges Betreiben von zwei Anwendungen
- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch effiziente Lösemittelrückgewinnung

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

Vakuum-Controller	2 x CVC 3000	
Anschluss Saugseite (IN)	Schlauchwelle DN 10 mm	
Anschluss Druckseite (EX)	Schlauchwelle DN 10 mm	
Anschluss Kühlwasser	2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm	
Abmessungen (L x B x H)	mm	431 x 274 x 520
Gewicht	kg	22.4

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz	CEE	737300
230 V ~ 50-60 Hz	CH	737301

ZUBEHÖR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
 Kühlwasserventil VKW-B (674220)
 Belüftungsventil VBM-B (674217)
 Füllstandssensor (699908)

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de